### (54) TRANSPARENT PLATE BUILTP WITH ANTIREFLECTION FILM

(11) 1-128829 (A)

(43) 22.5.19

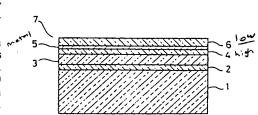
(21) Appl. No. 62-289005 (22) 16.11.198

(71) NIPPON SHEET GLASS CO LTD (72) MASAHIRO IKADAI(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. B32B7/02,B32B9/00,C03C17/36,C23C14/18

PURPOSE: To make the reflectance of the whole transparent plate extremely small by a method wherein a light-absorbing metal layer or alloy layer is assembled within an antireflection film.

CONSTITUTION: The antireflection film concerned is produced by forming a first high refractive index dielectric layer 2, the refractive index of which is  $2.00 \sim 2.40$  and the optical film thickness of which is  $0.10 \times \lambda_0/4 \sim 0.05 \times l_0/4$ , a first refractive index dielectric layer 3, the refractive index of which is  $1.37 \sim 1.50$  and the optical film thickness of which is  $0.6 \times \lambda_0/4 \sim 1.6 \times \lambda_0/4$ , a second high refractive index of which is  $2.00 \sim 2.40$  and the optical film thickness of which is  $0.04 \times \lambda_0/4 \sim 0.5 \times \lambda_0/4$ , a metal layer 5 such as of titanium or the like having the film thickness of  $10 \sim 60$  Å and a second low refractive index dielectric layer 6, the refractive index of which is  $1.37 \sim 1.50$  and the optical film thickness of which is  $0.9 \times \lambda_0/4 \sim 1.3 \times \lambda_0/4$  in the order named from the surface of a transparent plate. Accordingly, not only the light incident to the transparent plate but also the reflected light at the back of the transparent plate are absorbed and damped by the metal layer or alloy layer, resulting in making the whole reflected light small.



# (54) ORGANIC CLAD RUSTPROOF STEEL PLATE EXCELLENT IN COAT FINISHING BEHAVIOR AND MANUFACTURE THEREOF

(11) 1-128830 (A)

(43) 22.5.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-286856 (22) 13.11.1987

(71) KOBE STEEL LTD (72) SHINGO NOMURA(2)

(51) Int. Cl4. B32B15/08,B05D7/14,B05D7/24

PURPOSE: To obtain excellent coat finish by a method wherein water solution mainly consisting of water soluble organic resin, to 100 pts.wt. of which the specified pts.wt. of silicon-based or fluorine-based water repellent and the specified pts.wt. of water soluble isocyanate-based crosslinking agent are added, is applied onto steel plate or plated steel plate and, after that, the resultant plate is fired under the specified conditions.

CONSTITUTION: To 100 pts.wt. of water soluble resin, 1~20 pts.wt. of silicon-based or fluorine-based water repellent and 5~20 pts.wt. of isocyanate-based crosslinking agent are added. When an organic resin film containing isocyanate-based crosslinking agent is applied on steel plate, the optimum arrival temperature is set to be 90~200°C and firing lasts 15~120 seconds.

#### (54) LAMINATED MATERIAL FOR PACKAGING

(11) 1-128831 (A)

(43) 22.5.1989 (19) JP

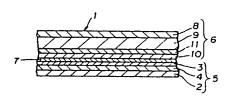
(21) Appl. No. 62-288654 (22) 16.11.1987

(71) DAINIPPON PRINTING CO LTD (72) KAZUKI YAMADA(1)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. B32B15/08,B65D65/40

PURPOSE: To realize laminated material for packaging having enough heat bonding strength and excellent impact resistance by a method wherein a base material for packaging material and an inner surface layer for laminated material are laminated to each other so that the linear saturated polyethylene terephthalate resin layer in the inner surface layer for laminated material is brought to the outermost layer.

CONSTITUTION: An inner surface layer 5 for laminated material is produced by pasting a 20μm thick resin layer, which is made of linear saturated polyester resin having the glass transition temperature of 40°C or higher such as 81°C, and a 9μm thick aluminum foil 3 through a 20μm thick adherent polyolefin-based resin layer 4. Further, the inner surface layer 5 for laminated material and a base material 6 for packaging material are bonded together by a 6μm thick adhesive layer 7 made of isocyanate-based adhesive. The base material 6 for packaging material is produced by bonding a paper layer 9, the basis weight of which is 160g/m² and on the surface of which a 20μm thick polyethylene resin covering layer 8 is formed, and a 12μm thick biaxially stretched polyethylene terephthalate resin film 10 through a 15μm thick polyethylene resin layer



# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-128829

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号	6	3公開	平成1年(198	9)5月22日
B 32 B 7/02 9/00	103	6804-4F A-2121-4F				
C 03 C 17/36 C 23 C 14/18		8017-4G 8722-4K	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

**<sup>Q</sup>発明の名称** 反射防止膜付着透明板

②特 願 昭62-289005

**20出 願 昭62(1987)11月16日** 

砂発 明 者 符 井 正 博 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

社内

⑫発 明 者 花 田 良 幸 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

社内

砂発 明 者 前 田 真 寿 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地 日本板硝子株式会

社内

①出 閱 人 日本板硝子株式会社 大阪府大阪市東区道修町4丁目8番地

邳代 理 人 弁理士 大野 精市

明 和 ?

1. 発明の名称

反射防止膜付替透明板

#### 2. 特許請求の範囲

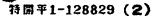
 3×入0 /4の光学膜原の第2の低風折率誘電体 圏とからなり、該各層が該透明基板設面から順次 形成されてなる反射防止襲付着透明板。

- (2) 前記第1及び第2の高配折率跳電体機が酸化チタン、酸化タンタル、酸化ジルコニウム、チタン酸プラセオジム、酸化ハフニウム、硫化亜鉛、酸化錫、酸化インジウム、及び錫をドープした酸化インジウムのいずれかである特許請求の範囲第1項に記載の反射防止線付着透明板。
- (3) 前記第1及び第2の低屈折率誘電体層がファ化マグネンウム、または酸化シリコンのいずれかである特許請求の範囲第1項または第2項に記録の反射防止膜付着透明板。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、透明基板の光の反射を低減する反射 防止酸付着透明板、特に光を吸収する金属層また は金属合金層を有する多層反射防止膜付着透明板 に関する。

[従来の技術]



従来、光を吸収する金属圏を有する多層反射防止族付替透明板として、透明基板の一方の面に誘って体のみからなる多層反射防止終を形成し、もうな下方の面に透過率が30%~80%となるか特別の方の光吸収のある金属圏を形成したものが特別の名2-58202である。この金属圏を育する多層反射防止族付替透明板は多層反射防止族付替透明板により透明を下げると共に金属圏により光を吸収して透明基板の透過率を調整しようとするものである。

#### [発明が解決しようとする問題点]

度にまでしか下げることができなかった。 【悶題を解決するための手段】

この発明は、このような従来の問題点を解決すべくなされたもので有り、透明板全体の反射率を 極めて小さくした反射防止膜付替透明板を提供することを目的としたものである。

この目的を逮成するために、この発明は屈折率が1.40~1.70の透明基板の光の反射を防止するための反射防止膜を付着した透明板において、 該反射防止膜が2.00~2.40の屈折率で、 且つ0.10× λ0 / 4~0.55× λ0 / 4(入0 は中心被長、以下同じ)の光学膜厚の第1の高屈折率融電体配と、1.37~1.60の屈折率で、 且つ0.8× λ0 / 4~1.8× λ0 / 4~1.8× λ0 / 4~1.8× λ0 / 4~1.6× λ0 / 4~0.5× λ0 / 4~0.

間または合金間と、1.37~1.50の屈折率で、且つ0.9×10/4~1.3×10/4の光学複厚の第2の低風折率請電体履とからなり、 該各層が該透明基板表面から順次形成されている。

本発明において、屈折率が1.40~1.70の透明基板としては通常ガラス板、または合成樹脂板が用いられる。合成樹脂板としてはアクリル樹脂板、ポリカーポネイト樹脂板、またはポリスチレン樹脂板が好んで用いられる。

また、本発明において前記第1及び第2の高屈 折率請電体圏として酸化チタン、酸化タンタル、 酸化ジルコニウム、チタン酸プラセオジム、酸化 ハフニウム、硫化亜鉛、酸化塩、酸化インジウム、 及び蝎をドープした酸化インジウム(例えば酸化 インジウムと酸化スズの重量比96:5である『 TO)のいずれかを用いることができる。

更にまた、本発明において前記第1及び第2の 低田折率誘電体層としてファ化マグネシウム、ま たは酸化シリコンのいずれかを用いることができ る。

#### [作用]

このような反射防止終中に光吸収のある金属圏 または合金圏を組入れた本発明においては透明板 に入射する光は無論、透明板の裏面での反射光が この金属層、または合金圏で吸収減衰されるため、 反射防止終付着透明板全体の反射光は小さくなる。 [実施例1]

以下、本発明の実施例を図面を引用して説明する。

第1図において、1は回折率1.51のガラス 板であって、ガラス板1の表面に反射防止終7が 形成されている。反射防止膜7はガラス板1倒か ら類次風折率が2.40で、光学降厚が28.8 5nm(中心放長 10=504nm、0.227 4×10/4)の酸化チタン(TiO2) 顧2と、 団折率が1.46で、光学練厚が158.86n m(1.2433×10/4)の酸化シリコン( SiO2) 問3と、屈折率が2.40で、光学膜 厚が27.83nm(0.2183×10/4) の酸化チタン(TiO2) 聞4と、腹厚が42Å



# 特開平1-128829 (3)

のスチンレス間 4 (ステンレスは72 重量%のニッケル、18 重量%のクロム及び8 重量%の鉄の合金)と、固折率が1.48で、光学設厚が133.89 nm(1.0826×λ0/4)の酸化シリコン(SIO2) 間 8 とからなり、各層はガラス板1面上に順次スパッタリング法で形成された。

反射防止酸7を形成したガラス板1のガラス面側をガラスと同じ程度の超折率を有する接着剤を用いて、CRTのフェースプレートに接着してガラス面側の反射をなくした。このときの反射防止酸付替ガラス板の反射特性を第2図に、透過率特性を第3図に、視感度反射率及び視感度透過率を第1要に夫々示した。

第 1 表

実施例	視感度反射率	視感度透過率
1	0.07%	6 0 %
2	0.06%	6 0 %
3	0.08%	6 2 %

## [実施例2]

## [実施例3]

第1個に示したと同様な構成の反射防止膜付着 ガラス板であって、反射防止膜7の多層膜を以下 の如くした。すなわち、反射防止膜は屈折率が2. 15で、光学膜厚が27.28(0.2185× λ0 /4) のチタン酸プラセオジム (PrTiO 3 ) 層2と、屈折率が1.37で、光学襲算が1 57.17(1.2474×λ0/4)の弗化マ グネシウム胆3と、屈折率が2、15で、光学験 厚が23.51(0.1888× 入0 /4)のチ タン酸プラセオジム暦4と、膜厚が35Aのニッ ケル・クロム合金(ニッケル:90重量%、クロ ム: 10重量%) 贈5と、屈折率が1. 37で、 光学終厚が134.01(1.0838× 10/ 4) の弗化マグネシウム間Bとからなり、各層は ガラス板1上に順次真空蒸着法により形成された。 このようにして得られた反射防止膜付着ガラス板 を実施例1と同様にして光学特性を測定したとこ ろ第1表に示したとおり視感度反射率が0.06 %、視感度透過率が80%であった。

第1図に示したと同様な構成の反射防止膜付着 ガラス板であって、反射防止膜7の多層膜を以下 の如く変えた。

すなわち、反射防止膜では屈折率が2. 40で、 光学験厚が24.18nm(0.1919×10 /4)の酸化チタン暦2と、屈折率が1.37で、 光学峰段が191.36nm(1.5187×入 0 / 4) の弗化マグネシウム (MgF2) 層3と、 屈折率が2. 40で、光学終厚が5. 24(0. 0418×λ0 /4) の酸化チタン類4と、膜厚 が37Åのニッケル・クロム合金(80重量%の ニッケルと10重量%のクロムとの合金)贈5と、 屈折率が1.37で、光学厚みが122.48( 0. 9721×10 / 4) の弗化マグネシウム層 8とからなり、これらの恩はガラス板 1 上に順次 真空蒸着法により形成された。このようにして得 られた反射防止膜付着ガラス板を実施例1と間様 にして光学特性を測定したところ第1級に示した とおり根感度反射率が0.06%、根感度透過率 が80%であった。

#### [発明の効果]

以上のように本発明の反射防止膜付着透明板は 反射防止膜中に光吸収のある金属層または合金燈 を組入れることにより、CRT等の反射防止板と して使用した場合には視感度反射率を0.1%以 下のきわめて小さくすることができる。

従って、CRTの画面が見やすくなり更に光吸収の金属層をたは合金層により、CRTの蛍光面に入射する光が吸収され、コントラストがよくなる。また前記金属層または合金層をアースすることにより、前記透明板に帯電防止機能を付与することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の実施例を示すものであって、第 1 図は反射防止機付替透明板の断面図、第2 図は 反射防止機付替透明板の反射特性、第3 図はその 透過率特性である。

1:週明板、2:第1の高屈折率精電体層、

3:第1の低屈折率誘電体器

4:第2の高頭折率誘電体層

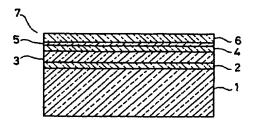
5:金属層または合金層

6:第2の低阻折率誘電体層、7:反射防止膜

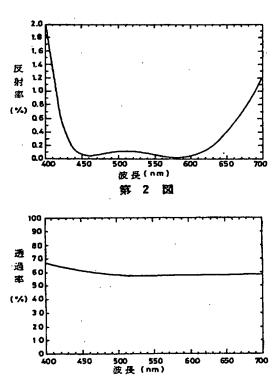
特許出願人 日本板硝子株式会社

代理人 弁理士 大 野 柏 市





第 1 図



第 3 図